

主催：(一財)岡山セラミックス技術振興財団
共催：(株)堀場製作所 (株)大熊
日本セラミックス協会中国四国支部・耐火物技術協会中国四国支部

第1回 セラミックス分析技術セミナー

製造プロセス研究会の一環として、(株)堀場製作所 (株)大熊の御協力を得て、地域産業の技術者のレベル向上を目的として、エネルギー分散型蛍光X線、ラマン分光法の基礎と応用例並びに粒子径分布測定の基礎を紹介するセミナーを開催しますので、多数御参加くださるよう御案内します。

日時

平成28年 2月19日(金) 13:30~16:45

会場

岡山セラミックスセンター セミナー室
備前市西片上 1406 番地 18

定員

50名

参加費

無料

申込方法

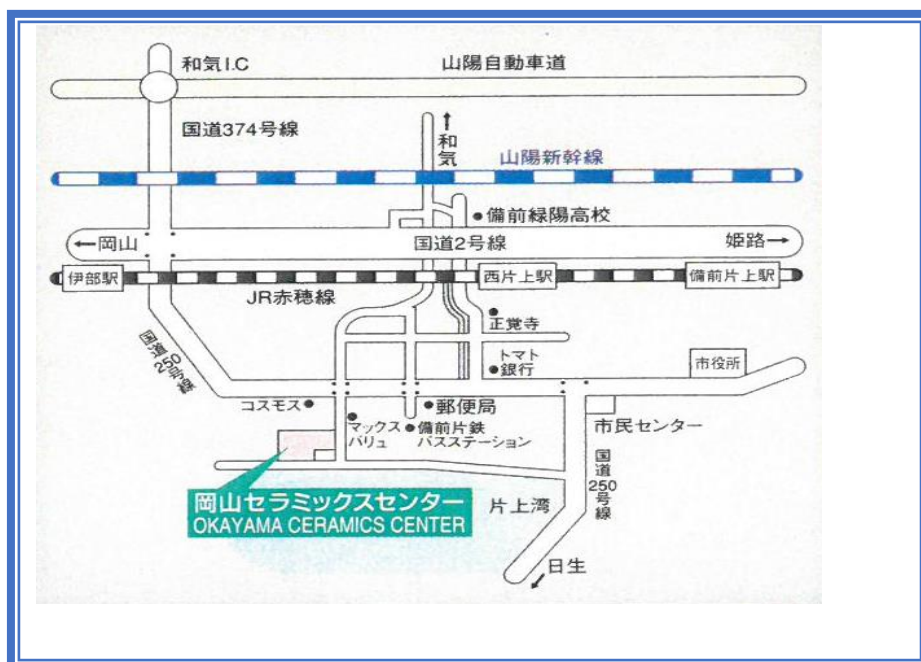
別紙お申込書に必要事項をご記入の上、FAX かメールにてご送信ください。
(一財)岡山セラミックス技術振興財団 担当：川端(かわばた)
TEL 0869-64-0505 FAX 0869-63-0227 Email: erazoku@optic.or.jp

申込〆切

平成28年2月10日(水)

アクセス

- JR岡山駅から約30km
- ・車で約1時間
- ・JR赤穂線で45分 西片上駅下車徒歩約8分



プログラム

時間	項目/概要
13:30- 13:35	開会あいさつ 一般財団法人岡山セラミックス技術振興財団 理事長 吉鷹 啓
講義 13:35- 14:25	「堀場エネルギー分散型蛍光X線～その基礎と応用例の紹介」 株式会社堀場製作所 科学・半導体開発部 マネージャ 坂東 篤
質疑 14:25- 14:35	
14:35- 14:45	休憩
講義 14:45- 15:35	「ラマン分光法の基礎・応用例と最新技術の紹介」 株式会社堀場製作所 科学技術統括室 マネージャ 三浦 哲三郎
質疑 15:35- 15:45	
講義 15:45- 16:35	「光を利用した粒子径分布測定の基礎～レーザー回折散乱法、動的 光散乱法」 株式会社 堀場テクノサービス 分析技術センター チームリーダー 田中 悟
質疑 16:35- 16:45	
16:45	閉会

